光機能性錯体集積体の創出と構造解明 Development and structural analysis of photofunctional metal-complex assemblies

小林厚志 1,2, 加藤昌子 1

1北海道大学大学院理学研究院化学部門,〒060-0810札幌市北区北10条西8丁目

²JST さきがけ, 〒332-0012 川口市本町 4-1-8

Atsushi Kobayashi^{1,2} and Masako Kato²

¹Division of Chemistry, Faculty of Science, Hokkaido University, North-10 Wet-8, Kita-ku, Sapporo, 060-0810, Japan

²JST PRESTO, Kawaguchi, Saitama, 332-0012, Japan

1 <u>はじめに</u>

近年、発光性金属錯体を活用した機能性材料の開 発が世界各国で精力的に展開されている。金属錯体 は、金属イオンが有する電子状態の多様性と有機配 位子が有する分子設計性を巧みに組み合わせること で魅力的な物性を発現可能であり、最近では新しい 機能性材料を創出する有望な物質群として注目を集 めている。我々はこれまでに、蒸気分子を認識し鋭 敏な色変化を示すセンシング材料の開発や発光性錯 体の励起状態を活用した新たな光触媒系の構築を目 的として、金属間相互作用に基づく新たなペイポク ロミック金属錯体や多孔性配位高分子(PCP)を新規 に合成し、その構造と光機能性について検討してき た。^[1-4]本稿では、発光性金属錯体[Ru(4,4'dcbpy)_3]⁴ \approx L \mathcal{C} [Cu(dmdcbpy)₂]³⁻ (\boxtimes 1 ; 4,4'-H₂dcbpy = 4,4'-dicarboxy-2,2'-bipyridine,; H₂dmdcbpy = 6,6'dimethyl-5,5'-dicarboxy-2,2'-bipyridine)を配位子とし て用いた多孔性配位高分子系について、得られた最 近の研究成果について概説する。[5-6]



図1: 錯体配位子[4Ru]および[Cu]の分子構造

2 <u>燐光性 Ru(II)錯体からなる多孔性配位高分子</u>

トリスビビリジンルテニウム(II)錯体[Ru(bpy)₃]²⁺ (bpy = 2,2'-bipyridine)は古くから知られる燐光性錯体 であり、³MLCT 状態に由来する強いリン光と比較的 長い励起寿命を示すことから、発光性材料としての みならず、光増感剤、色素増感太陽電池等への応用 が期待され、幅広く研究されている。従来までの研 究は、[Ru(bpy)₃]²⁺錯体分子が示す光機能性に着目し たものが主流であり、配位結合や水素結合等により



図2: Sr₂[4Ru]·9H₂Oの結晶構造(a) Ru1 サイト、(b) Ru2 サイトの構造、(c) c 軸投影図

集積化させた系における機能発現に関する研究はあ まり多くない。そこで本研究では、このルテニウム (II)錯体に対して配位官能基としてカルボキシル基 を付与した [Ru(4,4'-dcbpy)₃]⁴錯体 ([4Ru])を配位子と して用いて、種々の金属イオンとの配位高分子化反 応を試み、単分子では得られない物性発現を目指し て研究を展開した。^[5]



図3: Mg₂[4Ru]·13H₂Oの結晶構造(a) Ru サイト周り の構造、(b) c 軸投影図、(c) a 軸投影図

SrCl₂ と[Ru(4,4'-Hdcbpy)₃]錯体との配位高分子化反応 により得られた {[Sr₄(H₂O)₉][4Ru]₂·9H₂O} (Sr₂[4Ru]· 9H₂O)の結晶構造を図2に示す。結晶学的に2種類 存在する[4Ru]錯体配位子は、一つは6つのカルボ キシル基全てが Sr²⁺イオンと配位結合を形成してい るが、もう一方の[4Ru]錯体配位子は6つのうち一 つのみ非配位の状態を保持していることが分かった。 Ru-N 結合距離はいずれも錯体配位子[4Ru]とほぼ同 等であり、ルテニウム中心の酸化数は2価のまま保 たれていることが明らかとなった。興味深いことに、 この配位高分子 Sr₂[4Ru]·9H₂O は b 軸方向に小さい ながらも直径約4 Å の細孔を有し、空隙率 15.0%の 多孔質結晶であることが分かった。この細孔には結 晶水が含まれており、[4Ru]1 分子当たり、9 分子も の水が取り込まれていた。

多孔性配位高分子合成において用いる金属イオン は、構築される構造を決める主因となることは広く 知られている。そこでより多量の水を取り込ませる べく、水和エンタルピーの大きな Mg²⁺イオンとの 反応を試みた。得られた多孔性配位高分子 $[Mg(H_2O)_6]{[Mg(H_2O)_3][4Ru] \cdot 4H_2O}$ $(Mg_2[4Ru])$ 13H₂O)の結晶構造を図3に示す。前述の Sr₂[4Ru]と は異なり、[4Ru]錯体配位子が有する6つのカルボキ シル基のうち、3 つのみが Mg²⁺イオンへ配位結合し ており、Mg²⁺イオンは fac 位に位置する 3 つの配位 サイトをカルボキシル基に配位され、残された 3 つ は水分子による配位を受けていた。その結果、 {[Mg(H₂O)₃][4Ru]}²⁻の組成を有するアニオン性 2 次 元シートが ab 平面内に形成され、これら 2 次元シ ート間には[Mg(H₂O)₆]²⁺カチオンが取り込まれ、親 水性のナノ細孔を形成していた。多くの水分子が Mg²⁺イオンへ配位した影響を受けて、[4Ru]1 分子あ たりの水和数は Sr₂[4Ru]よりも多い、13 であること が元素分析から示唆された。

得られた燐光性配位子[4Ru]からなる2つの多孔性 配位高分子が、多量の水分子を取り込んでいたこと から、可逆的な水蒸気吸着が可能か?を調べるべく、 吸着等温線測定を行った。図4に298 K における Sr₂[4Ru]および Mg₂[4Ru]の水蒸気吸着等温線を示す。



図4:Sr₂[4Ru](黒)とMg₂[4Ru](赤)の水蒸気吸 着等温線(298 K)。白抜きプロットは脱着過程を示す。

サンプルは測定前に 150 度で一晩真空乾燥させたも のを用いた。いずれの PCP も低圧から水蒸気を多量 に吸着し、Mg2[4Ru]では相対湿度 40%で[4Ru]1 分子 当たり 15 分子もの水蒸気を吸着することが分かっ た。興味深いことに Sr2[4Ru]では、相対湿度 70%以 上の領域で大きなヒステリシスを有する水蒸気吸着 が観測されており、飽和蒸気圧下において[4Ru]1分 子あたり、9分子の水が吸着されることが分かった。 これらの飽和吸着量は X 線構造解析と比較的よく-致しており、可逆的水蒸気吸脱着が可能であること が明らかとなった。この水蒸気吸着過程における構 造変化を詳細に検討するべく、粉末 X 線回折 (PXRD)パターンの相対湿度依存性を検討した。図 5に示すように、乾燥後の PXRD パターンはいずれ も、前述した結晶構造から算出されるシミュレーシ ョンと一致しなかったことから、乾燥により水分子 を取り除くことで、結晶構造が変化したと考えられ る。興味深いことに、Mg2[4Ru]は相対湿度 23%です でにシミュレーションと一致する PXRD パターンへ と変化している一方で、Sr₂[4Ru]では 75%まで相対 湿度を上昇させないと、シミュレーションと一致す る PXRD パターンは得られなかった。これらの結果 は、用いる配位高分子化金属イオンによって結晶構 造そのものだけでなく、蒸気吸着特性や構造柔軟性 も変化しうることがわかり、[4Ru]錯体配位子のよ うな比較的嵩高い配位子を用いた場合でも、配位高 分子化金属イオンの影響を強く受けることが実証さ れた。



図 5 : (a) Mg₂[4Ru]、(b) Sr₂[4Ru]の室温における PXRDパターンの相対湿度依存性(λ=0.9985(1)Å)

最後に[4Ru]錯体配位子が有する燐光性が、配位 高分子化の影響をどの程度受けるのか?を吸収-発 光スペクトル測定から検討した。図6に Sr₂[4Ru] ·9H₂O および Mg₂[4Ru]·13H₂O の室温、固体状態に おける拡散反射および発光スペクトルを示す。 [4Ru]錯体配位子は、水溶液中で 467 nm に ¹MLCT 遷移に由来する比較的強い吸収と、633 nm に ³MLCT 遷移に由来するリン光を示すことが知られて いる。一方、今回得られた PCP はいずれも、681 nm 付近に比較的ブロードな発光を示し、[4Ru]よりも 50 nm 程度長波長シフトしていることが分かった。



図6:Mg₂[4Ru](赤)、Sr₂[4Ru](緑)の固体状態 における拡散反射-発光スペクトル。黒線は[4Ru]錯 体配位子の水溶液状態におけるスペクトルを示す。

Sr₂[4Ru]·9H₂O の発光寿命は 256 ns 程度と見積もら れ、 [4Ru]錯体配位子の水溶液中における発光寿命 (700 ns)と同程度であったことから、同じ ³MLCT 遷 移状態からのリン光と帰属できる。従って、発光エ ネルギーの長波長シフトは、配位高分子化による影 響と考えられ、dcbpy 配位子が有する π *軌道が金属 イオンへの配位により安定化されたか、金属イオン への配位によってビピリジン N 原子の電子供与性が 弱くなり Ru(II)イオンの dπ軌道が相対的に不安定化 されたか、のいずれかに起因していると推察される。

3 Cu(I)錯体からなる柔軟な多孔性配位高分子

前述した M₂[4Ru]系では、水などの高極性小分子 に対してのみ、構造変化を伴った可逆的吸脱着を示 すことが明らかとなった。より多様な蒸気やガスに 対して応答性を獲得させるには、より柔軟な細孔構 造を形成させる必要があると考え、Cu(I)錯体に着目 した。Cu(I)イオンは d¹⁰電子配置を有し、配位数の 小さな4配位四面体構造を形成し、ゲスト吸着によ り生じる構造変化を受け入れやすいと考えられ、柔 軟な多孔体を形成させるには好適な金属イオンと言 える。そこで本研究では、ビスビピリジン銅(I)錯体 に対して、2つのカルボキシル基を導入した [Cu(dmdcbpy)₂]³錯体([Cu])を用いて、LaCl₃との配位 高分子化を検討した。^[6]

図 7 に 得 ら れ た 配 位 高 分 子 {[La₂(μ₃-OH) (CH₃COO)₂(H₂O)][Cu^l(dmdcbpy)₂]·7H₂O}_n (La₂[Cu]· 9H₂O)の結晶構造を示す。Cu イオンは四面体型構造 を保持しており、LaCl₃ との配位高分子化反応中で 酸化還元反応を起こしていないことが確認された。 [Cu]錯体配位子が有する4つのカルボキシル基は、 いずれも La³⁺イオンへ結合していた。La³⁺イオンは 2つのヒドロキシル基と、配位高分子化反応中に生 じた酢酸イオン4つからの架橋を受け、4核クラス ター構造を形成していた。興味深いことに、この立 体的に嵩高い La₄クラスターを[Cu]錯体配位子が架 橋した結果、空隙率 32.3%の多孔質構造を形成して いることが明らかとなった。c軸に対して平行に形 成されるナノ細孔は2種類存在し、比較的大きな 5.6 × 3.9 Åのサイズを有する C1 チャンネルと、よ り小さな 4.1 × 2.9 Åのサイズを有する C2 チャンネ ルが確認された。



図7: La₂[Cu]-9H₂Oの結晶構造.(a) Cu(I)イオンの配 位構造、(b) La₄クラスターの構造、(c)*c* 軸投影図

得られた La₂[Cu]·9H₂O が多孔質構造を有し、多量の 水分子を内包していたことから、M₂[4Ru]系と同様 に蒸気吸脱着に対してどのような構造変化を起こす のか?をするべく、粉末 X線回折測定を行った。図 8に示すように、真空乾燥により結晶水を脱離させ ると、PXRD パターンに大きな変化が見られ、単結 晶 X線構造解析から確認された多孔質構造は剛直で はなく、内包している水分子を取り除くことで容易 に変化することが分かった。興味深いことに、この 乾燥状態の La₂[Cu]に対し、さまざまな有機溶媒蒸 気を暴露すると、PXRD パターンに大きな変化が観 測された。M₂[4Ru]系とは異なり、アセトンやジメ チルスルホキシド(DMSO)といった比較的大きな有 機分子に対しても、PXRD パターンの変化が見られ、 様々な蒸気を吸着可能であることが示唆された。注 目すべきは、暴露した蒸気によって観測される PXRD パターンがそれぞれ異なる点である。これは、 La₂[Cu]が暴露した蒸気を吸着することで、吸着分子 の形状に応じた細孔構造を形成している可能性を示 唆しており、従来の剛直な多孔体では見られない特 異な振る舞いと言える。



図8: La₂[Cu]·9H₂Oの各種蒸気存在下における PXRDパターン (λ = 1.5391(1)Å)

4 まとめ

本研究では、発光性金属錯体の集積化による多機 能性創出を指向し、1) 燐光性 Ru(II)錯体配位子を用 いた多孔性配位高分子の構築、2) 四面体構造を有す る Cu(I)錯体配位子を用いた多孔性配位高分子の構 築、の2点について検討した。これまでの単純な金 属イオンと有機配位子からなる多孔性配位高分子と 同様の戦略で、Ru(II)金属錯体に特徴的なリン光挙 動を示す多孔体 M₂[4Ru] (M= Sr²⁺, Mg²⁺)の構築に 成功し、その多孔質構造は水蒸気吸脱着に応じて可 逆的に変化するほど柔軟であることを見出した。さ らなる柔軟性獲得を目指して Cu(I)錯体配位子を用 いた配位高分子 La2[Cu]では、吸着分子の形状に応 じた多孔質構造を構築している可能性を見出した。 錯体配位子が有する機能とナノ細孔に基づく特異な 挙動が連動すれば、化学センサーや光触媒、発光性 材料といった幅広い分野へ適応可能な新材料の創出 につながると期待される。

謝辞

本研究は、本学大学院総合化学院総合化学専攻の 学生諸氏(大場) 惟史氏、鈴木 唯氏、齋藤 英里 佳氏、杉山 明氏)の精力的な取り組みにより進展 したものである。蒸気吸着測定では、本学電子科学 研究所の野呂 真一郎准教授に大変お世話になった。 全ての方々に厚く御礼申し上げる。また本研究で行 った単結晶 X線構造解析や粉末 X線回折は、BL-8B および NW2A ビームラインを利用して得られたも のである。測定をサポートしていただいた KEK-PF 関係各位には心から感謝申し上げる。本研究は新学 術領域研究「配位プログラミング」、本学 GCOE プ ログラム「触媒が先導する物質化学イノベーショ ン」、JST さきがけ「エネルギー高効率利用と相界 面」の支援を受けて実施されたものである。

参考文献

[1] H. Hara *et al.*, Dalton Trans. **40**, 8012 (2011).

[2] A. Kobayashi et al., Dalton. Trans. 41, 1878 (2012).

[3] A. Kobayashi et al., Inorg. Chem. 50, 2061 (2011).

[4] A. Kobayashi et al., Inorg. Chem. 51, 7508 (2012).

[5] A. Kobayashi et al., Inorg. Chem. 53, 2910 (2014).

[6] A. Kobayashi et al., Chem. Lett. 53, 2910 (2014).

* akoba@sci.hokudai.ac.jp